

第73回

中国四国産学連携 化学フォーラム

2021年

6月25日(土) 13:00 – 17:00

広島大学 東広島キャンパス 学士会館2階

日時

オンライン開催

13:00 主催者挨拶 中国四国・化学と工業懇話会 会長
縄田 輝彦 氏 (株式会社トクヤマ)

13:10~14:00 西原 禎文 氏 (広島大学)
「室温で駆動する単分子不揮発性メモリの開発」

14:00~14:50 箭野 裕一 氏 (東ソー株式会社)
「導電性高分子材料に関する研究」

15:10~16:00 尾坂 格 氏 (広島大学)
「 π 共役系ポリマーの分子設計と有機デバイスの高性能化」

16:00~16:50 植松 信之 氏 (旭化成株式会社)
「フッ素系電解質膜の開発」